Please consult Intellectual Property Rights before making a photocopy. Please use the textbook of copyrighted edition.

②图 i 東華大學 教學計劃表 Syllabus

Cour	課程名稱(中文) Ourse Name in Chinese 光電半導體製程							ester 112/2	
	課程名	名稱(英文)	Academic Year/Semes					ster	
Cour	se Na	me in English	Introduction to Semiconductor Manufacturing Technology for Optoelectronics						
		目代碼 rse Code	0E52920	系級 Department 硕士 & Year		開課單位 Course-Offering Department		電工程學系	
	修別 Type 選修 Elective								
	授課教師 Instructor /魏茂國								
		修課程 equisite							
			課	程描述 Cours	e Descript	tion			
讓學生	上在修育	習此一課程後,能	對(光電)半導體	相關製程科技能	[有深入的]	了解,以利研究工作。	的進行。		
			課	程目標 Cour	se Objecti	ives			
譲學生	上修習」	比一課程後,能對	半導體製程科技的	能有深入了解,	以利研究二	工作的進行。			
				·業能力 ning Outcomes			Cor	程目標與系專業能 力相關性 relation between urse Objectives and Dept.'s Education Objectives	
A	具有獨	立研究能力Equippe	ed with abilities	of independen	t research.			\bigcirc	
В		電工程的專業知識及 electronic enginee		essional knowle	dge and app	olication ability of		•	
С		計與執行實驗、報台 ment, write repor			es to desig	gn and execute		•	
D	使用儀	器進行物件的分析。	及測試。Analysis	and test of de	vices by ir	nstruments		•	
E	E 具備適當的英文能力,應用於學習與交流。English language ability to study and interact								
F	具有良好的溝通與團隊合作的能力。Ability to communicate and teamwork							0	
G	具有創新思維及終身學習的能力。Creative thinking and life-long learning ability								
圖示語	說明Il	lustration :	高度相關 Hi	ghly correla	ated 〇中	度相關 Moderatel	y corre	lated	
			授課進	度 表 Teachin	g Schedule	e & Content			
週次	Week		內容	Subject/Topi	cs			備註Remarks	
1	1	Chapter 1: Intr	oduction						
4	2	Holliday							
	3 Chapter 2: Crystal growth (1)								
4 Chapter 2: Crystal growth (2)									
-	5	Chapter 3: Sili	con oxidation						

6 Chapter 4: Photolithography (1)								
7	Chapter 4: Photolithography (2)							
8	Chapter 5: Etching (1)							
9	期中考試週 Midterm Exam							
10	Chapter 5: Etching (2)							
11	11 Chapter 6: Diffusion (1)							
12	Chapter 6: Diffusion (2)							
13	Chapter 7: Ion implantation (1)							
14	Chapter 7: Ion implantation (2)							
15	15 Chapter 8: Film deposition (1)							
16	Chapter 8: Film deposition (2)							
17	期末考試週 Final Exam							
18								
	教 學 策 略 Teaching Strategies							
✓ 課堂講	授 Lecture	eld Trip						
其他Mis	scellaneous:							
	教學創新自評Teaching Self-Evaluation							
創新教學()	Innovative Teaching)							
問題導向學習(PBL) ■ 團體合作學習(TBL) 解決導向學習(SBL)								
翻轉教室 Flipped Classroom								
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —								
□ 在地實踐Community Practice								
■ 跨界教學Transdisciplinary Teaching ■ 跨院系教學Inter-collegiate Teaching								
業師合	授 Courses Co-taught with Industry Practitioners							
其它 othen	r:							

學期成績計算及多元評量方式 Grading & Assessments									
配分項目	配分比例	多元評量方式 Assessments							
Items	Percentage	測驗 會考	實作 觀察	口頭 發表	專題 研究	創作 展演	卷宗 評量	證照 檢定	其他
平時成績 General Performance	10%								出席
期中考成績 Midterm Exam	35%	~							
期末考成績 Final Exam	35%	~							
作業成績 Homework and/or Assignments	20%		~						
其他 Miscellaneous ()									

評量方式補充說明

Grading & Assessments Supplemental instructions

教科書與參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明)

Textbook & Other References (Title, Author, Publisher, Agents, Remarks, etc.)

- 1. Gray S. May and Simon M. Sze, Fundamentals of Semiconductor Fabrication, Int' 1 Ed., Wiley, 2004. (歐亞書局,02-77053358,林佳璟小姐)
- 2. 施敏、梅凱瑞原著,林鴻志譯,半導體製程概論,高立圖書,2016 (全華書局)
- 3. Marc J. Madou, Fundamentals of Microfabrication, 2nd Ed., CRC Press (2002)
- 4. W. F. Smith and J. Hashemi, Foundations of materials science and engineering, 4th Ed., McGraw-Hill (2006)
- 5. W. D Callister, Jr., Materials science and engineering an introduction, 6th ed., John Wiley & Sons, Inc. (2003)
- 6. D. A. Porter, K. E. Easterling, and M. Y. Sherif, Phase Transformations in Metals and Alloys, 3rd ed., CRC Press (2009)

課程教材網址(含線上教學資訊,教師個人網址請列位於本校內之網址)

Teaching Aids & Teacher's Website(Including online teaching information.

Personal website can be listed here.)

東華e學院

其他補充說明(Supplemental inst	tructions)
--------------------------	------------